



① Veröffentlichungsnummer: 0 407 727 A3

## (12)

## **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(21) Anmeldenummer: 90110434.9

(51) Int. CI.5: **C21C** 7/072, C22B 9/05

2 Anmeldetag: 01.06.90

3 Priorität: 12.07.89 DE 3922871

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 16.01.91 Patentblatt 91/03

Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

 Veröffentlichungstag des später veröffentlichten Recherchenberichts: 27.12.91 Patentblatt 91/52 (71) Anmelder: DIDIER-WERKE AG Lessingstrasse 16-18 W-6200 Wiesbaden(DE)

(72) Erfinder: Langenfeld, Wilhelm Volmerswertherstrasse 103 W-4000 Düsseldorf(DE) Erfinder: Rothfuss, Hans Scheidertalstrasse 36a W-6204 Tannusstein(DE)

Vertreter: Brückner, Raimund, Dipl.-Ing. c/o Didier-Werke AG Lessingstrasse 16-18 W-6200 Wiesbaden(DE)

## (54) Gasspüleinrichtung.

Bei einer Gasspüleinrichtung für ein metallurgisches Gefäß grenzt eine Deckenwandung (2) einer Gasdruckkammer (1) an einen Auskleidungsstein (12) des Gefäßes an. An der Deckenwandung (2) sind mehrere Metallrohre (8) befestigt, die sich durch den Auskleidungsstein (12) erstrecken. Um den in die Schmelze eintretenden Gasstrom fein zu unterteilen, ist in jedes Metallrohr (8) ein Stab (13) aus feuerfestem, keramischen Material eingeschoben, der eine Mehrzahl von Kanälen (14) aufweist.

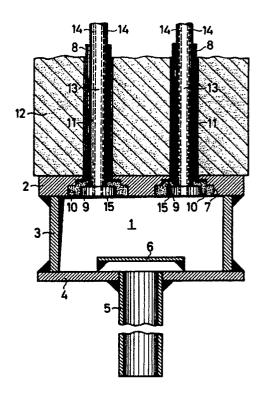


FIG. 2



## **EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT**

EP 90 11 0434

egorie		its mit Angabe, soweit erforderlich, geblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
Y,D	AT-B-3 874 04 (RADEX AU * Figuren 1,2; Anspruch 3 *	JSTRIA)	1	C 21 C 7/072 C 22 B 9/05
Υ	– – – EP-A-0 297 067 (HÖGANÄS) * Figuren 3,4; Anspruch 1 *		1	
Α .	PATENT ABSTRACTS OF (C-373)(2332), 19. Septemb & JP - A - 6196022 (NIPPOI	er 1986;	1	
A	DE-C-6 842 43 (DEMAG) * Figur 3 *		1	
A	PATENT ABSTRACTS OF (C-321)(2054), 25. Dezembe & JP - A - 60162720 (SHIN 		5	
				RECHERCHIERTE
				C 21 C
D	er vorliegende Recherchenbericht wur	de für alle Patentansprüche erstellt		
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche		Prüfer
Berlin 30 September 91			SUTOR W	

- anderen Veröffentlichung derselben Kategorie
- A: technologischer Hintergrund
- O: nichtschriftliche Offenbarung
  P: Zwischenliteratur
- T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze
- L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument
- &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument